| 期刊信息 | |
|------------|-----------------------|
| 篇名 | 磁流体表观密度随磁场变化测量仪(发明专利) |
| 语种 | 中文 |
| 撰写或编译 | 撰写 |
| 作者 | 李学慧,陆鸿钧,张萍 |
| 第一作者单位 | 大连大学 |
| 刊物名称 | 授权单位:中华人民共和国国家知识产权局 |
| 页面 | |
| 出版日期 | 2005年 1月 日 |
| 文章标识(ISSN) | 专利号: ZL 02 1 32428.X |
| 相关项目 | 等离子体氮化铁磁流体新工艺的基础研究 |